## SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP60235430

Publication date:

1985-11-22

Inventor(s):

ISHII MAKOTO; others: 02

Applicant(s)::

HITACHI SEISAKUSHO KK

Requested Patent:

☐ JP60235430

Application Number: JP19840090914 19840509

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/58

EC Classification:

Equivalents:

## Abstract

PURPOSE:To suppress the generation of thermal strain in a joint of a semiconductor device during the repetition of operations thereof and prevent the lowering of quality of the device and any damage thereto, by employing a support member constituted by a laminated composite metal plate which is formed by directly bonding together two or more kinds of metal layer, the metal plate having a thermal expansion coefficient close to that of the semiconductor substrate.

CONSTITUTION: A silicon semiconductor substrate 1, a support member 2 constituted by a composite metal plate, an alumina substrate 3 and a heat sink 4 constituted by a copper plate are bonded together by lead-tin solder layers 5, 6 and 7 as illustrated. The composite metal plate 2 is formed by disposing copper plates on both sides of an iron-36% nickel alloy layer and directly bonding them together in one unit by a cold rolling process, the metal plate 2 having a thermal expansion coefficient of about 8X10<-6>/ deg.C which is about a half of the thermal expansion coefficient of copper and which is close to that of the silicon semiconductor substrate 1. Accordingly, it is possible to suppress the generation of any excessive thermal strain during the operation of the transistor and thereby to avoid thermal fatigue of the solder layers.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

## ⑭日本国特許庁(JP)

**⑪特許出關公開** 

# 母公開特許公報(A)

昭60-235430

(5) Int, Cl. '

識別記号

庁内整理番号 6732-5F 每公開 昭和60年(1985)11月22日

.

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

Ө発明の名称 半導体装置

②特 顧 昭59-90914

被

②出 顧昭59(1984)5月9日

四発 明 者 石 井

栃木県下都貨郡大平町大字富田800 株式会社日立製作所

栃木工場內

**@発明者 埋橋 英夫** 

栃木県下都賀郡大平町大字宮田800 株式会社日立製作所

栃木工場内

**砂** 発明者 飯塚 健・

栃木県下都賀郡大平町大字富田800 株式会社日立製作所 板土工程中

栃木工場内

②出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 高橋 明夫

外1名

明 細 質

発明の各称 半糖体袋置 特許静求の範囲

- 1. 半導体基体と、上配半導体基体を搭載する金属支持部材と、半導体基体と支持部材とを接合する金属ろう耐より成り、上記支持部材に異確の2以上の金属間が互いに直接接著された機場構造を有する複合金属板を使用した半導体表置。
- 2. 特許請求の範囲第1項記載において、上記複合金属板の熱學習係数が上記半導体基体の熱學 ・受保数に近接するように調整された半導体装置。 発明の詳細な説明

〔発明の利用分野)

本発明はパワートランジスタに採り、物に半導体数体がそれを支持するための支援部材上に尊敬的に又は絶縁して敵敵された構造の半導体数量に関する。

(発明の背景)

従来の半導体装置を集1回によって説明する。 1はシリコーン等で形成された半導体基体、2は 弱収等で形成された支持部材、3はアルミナ等で 形成された地級基板、4は網版等で形成されたヒートシンタである。上記の各部材助は、鉛一陽系 のはんだち、6、7によってそれぞれの面に対向 して接合されており、多個構造を形成している。 一般的にパリートナンジスタと称する10A~2 0A級の半導体基体を内蔵する半導体設置は上記の機構造を含する。

### 特責総 60-235430 (2)

ことになる。 縁退し数 (ヒートサイクル) が多くなると、はんだ而は引致り弦、 圧縮型の周期的かつ度異なる印加によって、次第にもろくなり、 ついには無速分現象を生ずるに動り、例えばはんだ。 歴にクラックが生じ、接着力の低下、際保事性の低下等を引起し、平等体数量の品質低下を来たし、者しいものは疲壊にまでおよぶ。

#### (発明の目的)

本発明の目的は、上述した問題点を解決し、動作の辞述し時に接合部に生じる悪変を抵抗し、品質低下あるいは確認の恐れかない改善された半導体装置を提供することにある。

#### (発明の監要)

本発明は上記号的を連載するため、第1図の個 整選を有する半導体提供において、支持部材2に 異様の2以上の金属網が互いに直接接着された積 構構走を育する複合金属板を使用し、かつ上記提 合金額板の熱影伝係数が半導体等体の熱鬱張係数 に近接するように異常されているととを特徴とす

第2回は本気施例の半導体製造に断続的に過電して、半導体基体 1 か 9 0 での温度変化が生するようにしなから、半導体基体 からヒートシンタ 4 に至る放熱経路の熱性抗を追跡した特界 (A) である。同箇には支持部材に鋼板を用いた従来構造の結果 (B) を比較して示す。

同図より次か明確である。すなわち耐ヒートサイクル性は関係を用いた構造に比べ格段に向上している。また無匹抗は約(0 第高くなっているか、本発明の実施例には拾んど影響の無い範囲内である。

なお上途した現合金属板の熱影視係数は繋げた して聞いる金属間の種類や、各金属間の厚さを変 化させることによっても調整可能である。

これらについては使用する半導体設配の特性面および使用環境等から無位勢性、熱影優系数を調整し 選択する必要があり、または人だに対するねれ性 を付与するためニッケルメッキ等の金属膜をめっ き法等により形成しておくのが好ましい。

(発明の効果)

#### [ 税明の事施制]

以下本発明を実施例により説明する。

第1回に本発明の400V、15人級トランツスタの製部断値関を示す。1はシリコン半導体基体で、2は複合金属板で形成されたを支持部材、3はナルミナ基後、4は銅板で形成されたヒートシンケである。上記各部材質は鉛一場面して接合されている。また上記複合金属板は鉄一36%ニッケルの阿面に銅匠を配し、冷型圧延速と36%ニッケルの阿面に銅匠を配し、冷型圧延速と30~/Cの動脈張係数18×10~/Cの約1/2であり、卵の熱膨張係数18×10~/Cの約1/2になり、またシリコーン半導体基体の熱膨張係数25×10~/Cに置い値になっている。

以上説明した本実施例半導体によれば、支持部 材の熱腺蛋保敷が従来の領板に比べ小さくなって いることおよびシリコーン半導体基体との差が稼 少されたことによって、トランジスタの運転時に 過大な熱電が発生するのを抑制することができ、 その結果はんだ層の熱変労を避けることができる。

以上説明したように、本発明によれば熱変に基づく金属ろう接合部の熱疲労劣下が減少され、品質の低下および破壊の恐れがない改善された単線体装置を提供するのに効果がある。

### 関節の簡単な影響

第1回は本発明にかかわる事場体装置の要部断両回、第2回は半導体装置のモートサイクル試験と無抵抗変化を表わした回である。

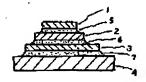
1 …シリコン単導体基体、2 …支持部材、3 … アルミナ装板、4 …ヒートシンク、5、6、7 … はんだ。



代理人 弁理士 斯 枫 明

# 福期間60-235430(3)

5 1 GB



F 2 5

